两步法制备超疏水性 ZnO 纳米棒薄膜*

公茂刚 许小亮† 曹自立 刘远越 朱海明

(中国科学院中国科学技术大学结构分析重点实验室,合肥 230026)
 (中国科学技术大学物理系,合肥 230026)
 (2007年12月27日收到2008年8月13日收到修改稿)

采用两步法制备了超疏水性 ZnO 纳米棒薄膜,在用磁控溅射在普通玻璃衬底上生长一层 ZnO 籽晶层基础上, 利用液相法制备了空间取向高度一致的 ZnO 纳米棒阵列, 经修饰后由亲水性转变为超疏水性,用扫描电子显微镜 观察了纳米棒的表面结构,用接触角测量仪测出水滴在 ZnO 纳米棒薄膜表面的接触角为 151°±0.5°,滚动角为 7°. 用 Cassie 模型对 ZnO 纳米棒薄膜的超疏水性进行了验证.

关键词:ZnO纳米棒,超疏水,两步法 PACC:6810C,6845,6840

1.引 言

浸润性是固体表面的重要特征之一,也是最为 常见的一类界面现象,它是由表面的微观几何结构 和表面的化学组成共同决定的¹¹.浸润性不仅直接 影响自然界中动、植物的各种生命活动,而且在人类 的日常生活、工农业生产和科学技术中起着重要作 用.浸润性可以用固体表面上的接触角来衡量,人们 通常把接触角小于 90°的固体表面称为亲水表面,大 于 90°的表面称为疏水表面,超过 150°的称为超疏水 表面.由于超疏水性表面在自清洁材料和微流体器 件中有着重要的应用,最近几年引起了人们广泛的 研究兴趣^[2—11].通过对荷叶等具有超疏水性植物叶 子的研究表明^[12],超疏水性界面的获得主要决定于 两个方面,一是固体表面形貌,再就是低表面能物 质的修饰.

ZnO 是宽禁带半导体材料,室温下带隙为 3.37 eV、激子束缚能为 60 meV,使其在紫外—可见区域 成为优异的光电材料,在传感器、电容器、半导体激 光器、荧光材料、吸波材料以及导电材料等诸多领域 有着广泛的应用^[13-15].最近 Guo 等^{16]}利用 sol-gel 法 生长的 ZnO 纳米棒薄膜,实现了疏水性.sol-gel 法生 长 ZnO 纳米棒薄膜,需要先制备前躯体、水解前躯 体形成胶体颗粒,再将形成的胶体收集起来形成溶胶,然后用旋涂法^{17]}将制备好的溶胶分几次旋涂到 衬底上,在每一次旋涂完后退火,目的是为了增加黏 附性和晶粒取向,再用水浴法生长 ZnO 纳米棒.该 方法制备过程比较烦琐,重复率不高^[18].本文用两 步法制备出了 ZnO 纳米棒薄膜,即用磁控溅射在普 通玻璃衬底上生长一层 ZnO 籽晶层基础上,利用液 相法制备空间取向高度一致的 ZnO 纳米棒阵列,最 后用含氟有机物修饰表面.在简化了制备工艺和具 有高重复率的同时,同样达到了超疏水性.

2.实验内容

2.1. ZnO 纳米棒的制备与表面修饰

将玻璃衬底放在无水乙醇中超声清洗 10 min, 在去离子水中超声 5 min,放在干燥箱中干燥备用. 用磁控溅射法制备 ZnO 籽晶层,衬底温度为室温, 溅射功率 100 W,生长速率为 1 Å/s,镀膜时间为 100 s,在 400 ℃下退火 1 h 备用,将醋酸锌 0.3293 g加入 60 ml 去离子水中搅拌,然后将六亚甲基四氨 0.2103 g加入搅拌,两者的浓度均为 0.05 mol/L.将衬底竖 直放在上述溶液中,最后放入恒温槽中 80℃下水浴 生长.这里值得强调的是竖直放置衬底,因为竖直放

^{*} 国家自然科学基金(批准号 50472008),安徽省自然科学基金(批准号 1070414187)和国家基础科学人才培养基金(批准号 :J0630319)资助 的课题。

[†] 通讯联系人.E-mail:xlxu@ustc.edu.cn

置时,纳米棒只能靠吸附溶液中的ZnO来进行生长如图1(a)所示,这样就有利于棒与棒之间可以分开形成空隙.但是水平放置时,不但纳米棒可以吸附溶液中的ZnO,而且溶液中的ZnO在重力的作用

1886





图 1 ZnO 纳米棒在衬底(a) 垂直放置及(b) 水平放置时的生长机理(1表示吸附 生长 2 表示重力沉积生长)

将制备好的长有 ZnO 纳米棒的衬底先放入浓 度为 0.5 mol/L 的 NaOH 溶液中浸泡 5 min,用去离 子水冲洗,干燥.再将衬底放入 HTMS (heptadecafluorodecyltrimethoxy-silane,十七氟癸脂三 甲基色氨酸硅烷)浓度为 2% 的甲苯溶液中修饰 24 h,得到超疏水性表面.将 5 μL 水滴滴在薄膜表 面 测得最佳静态接触角为 151° ± 0.5°,滚动角为 7°.接触角与滚动角都是在不同薄膜表面取 5 个不 同的点进行测量,然后取平均.

3.结果与讨论

Wenzel 模型^[19]和 Cassie 模型^[20]描述了表面结构和表面的化学组分对疏水性的影响.两种理论都

强调了表面形貌是影响物质润湿性的重要因素. Wenzel 模型假设液滴完全浸入到粗糙结构的凹槽 中,而 Cassie 模型则认为液滴并没有浸入到凹槽里 面,接触面是一种液/固、液/气及固/气的复合接触, 液/气接触面积分数对疏水性起着决定性作用.对于 超疏水性界面,Cassie 模型更接近于实际.

磁控溅射制备的 ZnO 籽晶层薄膜的 SEM 图如 图 χ a)所示,可看出用磁控溅射法镀的 ZnO 籽晶层 在空气中 400 °C 退火后,是粒径大小较均匀的小颗 粒分布; SEM 图像(图 χ b))显示,ZnO 纳米棒在衬 底上生长的非常整齐,末端是正六边形(图 χ c)), 分布也很均匀.表明 ZnO 纳米棒是严格地沿 c 轴取 向生长.



由于在ZnO纳米棒之间存在着大量分布均匀

图 2 (a)在空气气氛、400℃退火的籽晶层 (b)(c)ZnO 纳米棒的 SEM 图

的空隙,增大了表面的液/气接触面积分数,因此经 HTMS修饰后的 ZnO 纳米棒薄膜比经 HTMS修饰的

易跳跃下来,而不易黏附在薄膜上).对比图 3(a)和 (b)可以看出,由于 ZnO 纳米棒的存在,使 ZnO 薄膜 表面具有很高的液/气接触面积,进而增大了液滴的 接触角,减小了滚动角.

一般来说 除了要有较高的液/气接触面积分数



图 3 在(a)修饰后平滑 ZnO 薄膜(b)修饰后 ZnO 纳米棒薄膜以及(c)未修饰的 ZnO 纳米棒薄膜上的液滴形态

外,还需要有低表面能的物质进行修饰,才能获得超 疏水性表面.常用的修饰剂一般为含氟的有机物,通 过化学反应将含氟的链枝嫁接到粗糙结构的末端, 达到超疏水性的效果.图 <u>3</u> c)是 5 μL 的水滴滴在没 有用 HTMS 修饰的 ZnO 纳米棒薄膜上的照片,水滴 在其表面的接触角约为 29°±0.5°.将图 <u>3</u> b)和(c) 对比可以看出,低表面能的物质可以增大接触角,这 也正好验证了 Wenzel 和 Cassie 模型,物质表面的化 学组分影响物质表面的润湿性.

Cassie 与 Baxter 从热力学角度分析 得出了适合 任何复合表面接触的 Cassie-Baxter 方程^[20]

$$\cos\theta^* = f_1 \cos\theta_1 + f_2 \cos\theta_2 , \qquad (1)$$

$$f_1 + f_2 = 1$$
, (2)

 θ^* 为复合表面的表观接触角 $,\theta_1,\theta_2$ 分别为两种介 质上的本征接触角 $,f_1,f_2$ 分别为这两种介质在表面 上的面积分数.此处介质 2 为空气 $,\theta_2$ 为 180°,所以 (1)式可以简化为

$$\cos\theta^* = f_s \cos\theta_e + f_s - 1 , \qquad (3)$$

 f_s 为介质 1 ,即 ZnO 纳米棒表面的面积分数 , θ_e 为水 滴在光滑 ZnO 薄膜上本征接触角(即测量值 θ_e = 114.5°).

ZnO 纳米棒薄膜表面的固/气接触面积分数主 要决定于 ZnO 纳米棒的直径 d(正六边形两条平行 边之间的距离)和纳米棒的密度 D.由图 2(c)计算 出 ZnO 纳米棒的直径 d 在 70—110 nm 之间,其中 90% 以上在 85—105 nm 之间.经计算得 d = 91 ± 2 $nm D = 2.825 \times 10^9 \text{ k/cm}^2$.

由 ZnO 表面是正六边形 ,直径为 d ,纳米棒的密 度为 D ,得

$$f_{\rm s} = \left(2 \times \frac{\sqrt{3}}{12} d^2 + \frac{d^2}{2\cos 30^\circ}\right) D = \frac{\sqrt{3}}{2} d^2 D. \quad (42)$$

将 $d = 91 \text{ nm} = 9.1 \times 10^{-6} \text{ cm}$, $D = 2.825 \times 10^9 / \text{cm}^2$ 代入(4)武得

$$f_{\rm s} = 0.2026$$
 , (5)

将(5)武代入(3)式,得 $\theta^* = 151.8^\circ$.而实验中实际 观测到的接触角 $\theta^* = 151^\circ$,实验值与理论值符合得 很好.

由(3)和(4)式可以看出,适当减小 ZnO 纳米棒 的直径 *d* 和纳米棒的密度 *D*,可以减小固/液表面的 接触面积,增大接触角 θ^{*},进而提高超疏水性效果. 我们将继续这方面的研究.

4.结 论

我们利用工艺简单的两步法在玻璃衬底上生长 了 ZnO 纳米棒阵列,经 HTMS 修饰后实现了超疏水 功能.通过 ZnO 纳米棒在衬底竖直放置和水平放置 时的生长机理的研究,得出衬底在竖直放置的情况 下,有利于 ZnO 纳米棒的分离生长,使棒与棒之间 形成空隙.由 Cassie-Baxter 模型知,这些空隙对超疏 水性起着非常关键的作用.将样品静置在空气中 6 个月后,实验测得接触角几乎没有变化,说明 ZnO 纳米棒薄膜经修饰后的超疏水性功能具有很好的稳 定性.这无疑给 ZnO 的应用提供了更广阔的空间.

- [1] Jiang L, Wang R, Yang B, Li T J, Tryk D A, Fujishima A, Hashimoto K, Zhu D B 2000 Pure Appl. Chem. 72 73
- [2] Richard D , Clanet C , Quere D 2002 Nature 417 811
- [3] Erbil H Y , Demirel A L , Avci Y , Mert O 2003 Science 299 1377
- [4] Gao X F , Jiang L 2004 Nature 432 36
- [5] McHale G , Shirtcliffe N J , Newton M I 2004 Analyst 129 284
- [6] Krasovitski B , Marmur A 2005 Langmuir 21 3881
- [7] Narita M, Kasuga T, Kiyotani A 2000 J. Jpn. Inst. Light Met. 50 594
- [8] Thieme M ,Frenzel R , Schmidt S , Simon F , Hennig A , Worch H , Lunkwitz K , Scharnweber D 2001 Adv. Eng. Mater. 3 691
- [9] Shirtcliffe N J, McHale G, Newton M I, Perry C C 2005 Langmuir 21 937
- [10] Zhang X , Shi F , Yu X , Liu H , Fu Y , Wang Z Q , Jiang L , Li X Y 2004 J. Am. Chem. Soc. 126 3064
- [11] Jiang L , Zhao Y , Zhai J 2004 Angew. Chem. Int. Ed. 43 4338

- [12] Jiang L 2003 Mod. Sci. Instrum. 3 6
- [13] Chang Y L, Zhang Q F, Sun H, Wu J L 2007 Acta Phys. Sin. 56 2399(in Chinese]常艳玲、张琦锋、孙 晖、吴锦雷 2007 物理 学报 56 2399]
- [14] Cao Q, Li X Y 2004 Acta Phys. Sin. 53 1572 (in Chinese] 曹 琦、李相银 2004 物理学报 53 1572]
- [15] Zhang D H, Wang Q P, Xue Z Y 2003 Acta Phys. Sin. 52 1484
 (in Chinese] 张德恒、王卿璞、薛忠营 2003 物理学报 52 1484]
- [16] Guo M , Diao P , Cai S M 2007 Thin Solid Films 515 7162
- [17] Feng X J, Feng L, Jin M H, Zhai J, Jiang L, Zhu D B 2004 J. American Chem. Soc. 126 62
- [18] Yu H D , Zhang Z P , Han M Y , Hao X T , Zhu F R 2005 J. American Chem. Soc. 127 2378
- [19] Wenzel R N 1936 Ind. Eng. Chem. 28 988
- [20] Cassie A B D , Baxter S 1944 Trans . Faraday Soc . 40 546

Two-step growth of superhydrophobic ZnO nanorod array films *

Gong Mao-Gang Xu Xiao-Liang[†] Cao Zi-Li Liu Yuan-Yue Zhu Hai-Ming

(Structure Research Lab , University of Science and Technology of China , Hefei 230026 , China)

(Department of Physics , University of Science and Technology of China , Hefei 230026 , China)

(Received 27 December 2007; revised manuscript received 13 August 2008)

Abstract

Well-aligned ZnO nanorod array films (ZnO-NAFs) were coated on common glass substrate by two-step method. A thin buffer layer of ZnO seeds were first deposited via RF magnetron sputtering, the ZnO-NAFS were then grown in a simple aqueous solution. We report a surface-modification induced hydrophilicity to superhydrophobicity transiton on ZnO-NAFs. The sample was characterized by scanning electron microscopy (SEM). The surfaces of ZnO-NAFs was superhydrophobic with a three-phase contact angle of $151^{\circ} \pm 0.5^{\circ}$, while the sliding angle is 7°. The superhydrophobicity of ZnO-NAFs was validated by Cassie 's model.

Keywords : ZnO nanorod array, superhydrophobicity, two-step method PACC : 6810C, 6845, 6840

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 50472008), the Natural Science Foundation of Anhui Province, China (Grant No. 070414187) and the National Science Fund for Talents in Basic Science (Grant No. J0630319).

[†] Corresponding author. E-mail: xlxu@ustc.edu.cn